

容 量 分 析

卷三 滴定方法

I. M. 柯尔蜀夫 R. 贝尔学

参加编写者

V. A. 斯登格 松 山

梁 树 权 譯

目 次

譯者序	ix
原序	xi
第一章 氧化-还原滴定中的反应，指示剂及一般技巧	1
物质之氧化或还原的一般步驟	3
氧化-还原指示剂	20
通用器皿	24
对空气敏感溶液的滴定	24
溴瓶	24
碘瓶	25
防止过滴定	26
蒸餾	26
第二章 高錳酸鉀作容量試劑	28
1. 錳的氧化态	28
2. 高錳酸盐溶液的配制、稳定性和用途	31
3. 高錳酸盐溶液的标定	35
第三章 高錳酸盐氧化滴定法	53
1. 用于无机物的方法	53
2. 用于有机物的方法	90
第四章 高鉻盐氧化滴定法	107
1. 硫酸高鉻作为容量試劑	107
2. 高鉻溶液的标定	116
3. 用于无机物的方法	121
4. 用于有机物的方法	141
第五章 重鉻酸鉀作氧化滴定剂	152
1. 通論	152
2. 用于无机物的方法	159
3. 用于有机物的方法	177

第六章 碘量法。試剂及其标定	179
1. 引言	179
2. 碘量法中的誤差来源	182
3. 終点的确定	184
4. 碘与硫代硫酸盐的反应	192
5. 碘与亚砷酸的反应	195
6. 借酸化碱性碘和碘化物溶液以释出碘	197
7. 汞碘量法	197
8. 碘量法用的溶液	199
9. 碘溶液和硫代硫酸盐溶液的标定	208
第七章 碘量法測定无机化合物*	221
1. 鹵素及其化合物	221
2. 酸类	251
3. 碱	253
4. 氧及其化合物	253
5. 硫及其化合物	265
6. 氰化氢	276
7. 硫氰酸盐	280
8. 氮的化合物	282
9. 砷	287
10. 鋨	292
11. 錫	293
12. 磷	297
13. 硼和磷	300
14. 鉻	305
15. 鈦	313
16. 鐵	314
17. 銅	319
18. 鈷	336
19. 鈮	339
20. 金	340
21. 汞	340
22. 鈧	342

* 此章最长(約占全书五分之一)而独无較詳細目次，故代为补入以利讀者——譯者注。

23. 錳	343
24. 其他測定	345
第八章 碘量法測定有机化合物	347
1. 醛基	347
2. 醛糖类	348
3. 丙酮	352
4. 借亚硫酸氢根测定羧基	355
5. 含氮化合物	356
6. 含硫化合物	357
7. 麴基化合物	365
8. 有机过氧化物	367
9. 其他化合物	371
10. 用碘酸鉀氧化有机化合物	377
第九章 用 Karl Fischer 試剂測定水	378
1. 引言	378
2. 反应的化学計量	378
3. Karl Fischer 試剂的配制及稳定性	379
4. 滴定方法	385
5. Karl Fischer 試剂的标定	389
6. 简单化合物中水的測定	392
7. 复杂物质中水的測定	401
8. Fischer 試剂的其他应用	404
第十章 碘酸鉀作氧化滴定剂	413
1. 通論	413
2. 直接法	420
3. 間接法	427
4. 沉淀法	428
5. 其他測定	430
6. 碘-氯化物法	431
7. 碘-丙酮法	435
第十一章 借高碘酸盐氧化有机化合物	436
1. Malaprade 反应	436
2. Malaprade 反应的历程	440
3. 高碘酸及其盐的性質	442
4. Malaprade 反应在分析中的应用	443

第十二章 溴酸鉀作为滴定試剂	459
1. 通論	459
2. 无机化合物的測定	463
3. 有机化合物的測定	485
4. 取代反应中的溴酸盐-溴化物混合物	490
5. 越基喹啉的測定及其在金属測定中的应用	504
6. 邻氨基苯甲酸及其在金属測定中的应用	518
7. 用溴滴定	519
8. 双鍵的測定	524
第十三章 次卤酸盐之氧化作用	527
1. 通論	527
2. 无机化合物的測定	535
3. 有机化合物的測定	545
第十四章 用鐵(II)、鈦(III)及其他強还原剂的滴定	549
亚鐵盐	552
亚鈦的氯化物及硫酸盐	560
氯化亚錫	571
硝酸亚汞	572
抗坏血酸(維生素丙)	575
較低价的钒	577
亚鉻盐	579
其他还原滴定剂	580
第十五章 其他滴定剂	582
1. 氧化滴定剂	582
钒(V)	582
氯胺	587
亚氯酸鈉	592
鉄氰化鉀	593
三价鐵盐	594
三价錳盐	596
过氧化氯	597
高碘酸鉀	598
高碘酸根絡高銅酸鉀	598
其他氧化滴定剂	601
2. 还原滴定剂	601

第一章

氧化-还原滴定中的反应,指示剂及一般技巧

在氧化-还原滴定中,不論用何種氧化劑或還原劑的規定溶液,其所根據之一般原理和所用之技巧均相同。因此在本章中將簡要討論一些通用的原理、指示劑、反應和技巧,以便在以後各章(將討論個別標準氧化劑和還原劑)中避免重複。

氧化-还原滴定所采用的反應——在卷一中已討論,氧化還原體系混合物的平衡可從有關氧化還原偶的氧化電位求得。如氧化還原指示劑在該體系中的氧化電位為已知,便可預測終點顏色變化是否敏銳。

如果氧化還原偶中之氧化型或還原型或二者之活度改變,則氧化電位受影響。加入絡合劑,沉淀氧化還原偶中兩型之一,或用不混溶而不活潑的有機溶劑萃取兩型之一即能引起活度之劇烈變化。末一辦法似從來未應用過,雖然,例如可應用於改變碘化物-碘體系的氧化電位。改變一體系氧化電位的常用方法是形成絡合物。這方法常應用於改變鐵-亞鐵體系的氧化電位,即加入磷酸、焦磷酸鹽、乙二胺四乙酸(EDTA)或氟化物;這些物質形成穩定的三價鐵絡合物而不形成穩定的二價鐵絡合物,或形成較不穩定的一價鐵絡合物。因此鐵(II)-鐵(III)體系的還原性質由於遇上述絡合劑而加強。在反應

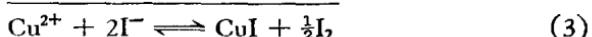
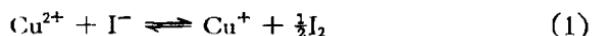


中,加入磷酸或氫氟酸即阻止此反應由左至右。^{乙二胺四乙酸}和在適宜的pH時,反應由右向左定量進行。^{高錳-錦體系的氧化}電位很受同時存在的陰離子之影響(見第四章表1)。^{焦磷酸盐}能使三價錳穩定,所以二價錳在焦磷酸鹽緩衝溶液中易氧化為三價。

165.2.30

体系的氧化电位因有絡合剂而改变的例，在本书的實驗部分可以找到不少。

借沉淀氧化-还原偶中之一以改变氧化电位使用較少。用碘量法測定二价銅是一重要的应用：



由于碘化亞銅之不溶性，反应(1)定量向右进行。另一方面，如加入二价銅的強絡合剂(檸檬酸盐、焦磷酸盐、乙二胺四乙酸)可使反应(1)由右向左定量进行。另一应用不溶性的例見于鐵氰根-亞鐵氰根偶。亞鐵氰化鉛不溶，而鐵氰化鉛能溶。因此鉛离子增加該体系的氧化电位。亞鐵氰化鋅的溶度小于鐵氰化鋅的溶度甚多，因此过量的鋅也增加該体系的氧化电位。此点已利用于碘量法測定鐵氰根(見 316 頁)和鋅(見 318 頁)。

实际分析中，常遇到在一种或多种氧化(或还原)物質存在时，测定另一种氧化(或还原)剂。如两种氧化剂的氧化电位相差頗巨，则一种氧化剂存在时，滴定另一种氧化剂，一般无甚困难。例如高錳酸盐或四价錫或鉻酸与三价鐵的混合物，可用亞鐵滴定較強的氧化剂，而三价鐵不干扰。亦可用強还原剂(如氯化亞鉻或亞鈦)滴定較強的氧化剂，加入适宜指示剂后，当所有較強氧化剂恰好还原时出現第一終点，而鐵尚留于三价状态。繼还原三价鐵，用另一指示剂可获得第二終点。如果有两种氧化(或还原)物質的氧化电位很相近，以致不能在另一存在时选择滴定其中之一，本章上述之原理有时可以应用。例如，高錳酸根与四价錫的混合物即可適用下一事実，即高錫与焦磷酸根在 pH 1 至 7 之間形成稳定的絡合物。在該介質中，高錳酸根的氧化本領較高錫強很多，可以用亞鐵滴定高錳酸根(还原至三价錳)而不致还原四价錫。

如果溶液中两种氧化(或还原)物質的氧化电位相差无几而又不运用上述原理使之远离，则宜分离之。分离所用之原理已見于

一般的定量分析教科书^[1]。化学分离常涉及沉淀法，后者在氧化还原滴定中甚少采用。自然，就地沉淀很重要，亦常使用，例如以草酸盐、碘酸盐、高碘酸盐、鉻酸盐或內絡物（8-羥基喹啉等）测定适应的阳离子，可借滴定清液中的过量試剂或滤液，亦可滴定沉淀。电分离用汞阴极在恆定电位下进行，或更普遍些用适宜的还原器（見7頁）。

物理分离的方法中常采用蒸餾，不仅在有机分析，亦在无机分析。例如，砷可以三氯化物形式餾出而与多种成分分离（繼在餾出液中滴定三价砷）（見471頁）。将氯蒸餾除去，可免除在碱性介质中氯干扰溴量法反应。鐵干扰軟錳矿中的活性氧测定；如与盐酸或氯溴酸共热，并收集释出的氯或溴于碘化鉀溶液中則可避免鐵的干扰（見259頁）。在此尚宜叙及 Conway 所拟之蒸餾微量物质的技巧。其通用步驟見本章末。

不相溶混的溶剂萃取系容量分析中之另一技巧，例如，用于痕量碘之测定，或从6N盐酸中萃取鐵(III)、鈸(III)、錫(V)或鉬(VI)入异丙醚。从含大量硝酸及(或)硝酸根的水溶液中，用乙醚及其他不溶混有机溶剂萃取鈾(VI)、釔、鈮(IV)和銑的硝酸盐。

在分离中，离子交换吸附的使用日增^[2]。一般，流經适当的交换树脂而将氧化性阳离子与相应的阴离子分离是易事。留在交换柱上的离子亦可用适当溶剂回收。离子电荷愈高，同符号离子交换愈易，常常可达到差示(differential)吸附。近年来已有含专一活性基团的树脂，极适于滞留与該活性基团起作用的离子。亦已制备具氧化(或还原)性质的树脂（参考第19頁）；这些树脂为简单及选择的氧化或还原将日益重要。

物質之氧化或还原的一般步骤

各种能存于不同氧化状态的物质能借适当方法而变为較高氧

[1] 見，例如 I. M. Kolthoff and E. B. Sandell, *Textbook of Quantitative Inorganic Analysis*, 3rd ed., Macmillan, New York, 1953, p. 72.

[2] 參閱 O. Samuelson, *Ion Exchangers in Analytical Chemistry*, Wiley, New York, 1952; G. H. Osborn, *Synthetic Ion-Exchangers*, Chapman and Hall, London, 1955.

化态，继以还原剂滴定；或变至较低氧化态而以氧化剂滴定。在所有的例中，滴定前所用于氧化或还原的物质不能任其存在（必须于滴定前除去）。

氧化剂——**鉻酸鈉**是一种强氧化剂；在硝酸溶液中，**氧化錳(II)**至**高錳酸根**。氧化完全后，将剩余的**鉻酸鈉**滤去，因为该氧化剂不溶。

二氧化鉛亦不溶，在酸性介质中能氧化数种物质。例如，pH在2—6范围内的焦磷酸盐缓冲液中，氧化二价錳至三价，三价鉻至四价，四价钒至五价，和三价鉻至六价。过量的二氧化物可滤去。

过氧化氢在碱性介质中常用作氧化剂；继续煮沸碱性溶液以分解剩余的过氧化氢，少许镍盐（或少许碘更有效）催化此分解作用。表面有铂黑的铂片亦很有效，并具不致污染溶液的优点。

过二硫酸钾亦常用作氧化剂，主要在酸性溶液和加少许银盐作催化剂。例如，于磷酸或氯氟酸存在时，可将錳定量氧化为**高錳酸根**；**鉻(III)**氧化为**重鉻酸根**；而**氧钒根**氧化为**钒酸根**。煮沸可分解剩余的过硫酸盐。

臭氧系强氧化剂，Willard等^[3]将它用于酸性和碱性介质中起氧化作用。俟氧化完毕后，通入不活泼气体以逐去剩余的臭氧和形成的氧。錳在1—2M高氯酸溶液和银离子（硝酸盐）的催化下，定量氧化为**高錳酸根**。后者可用标准方法滴定。三价鉻在含磷酸和硫酸溶液中定量氧化为四价。磷酸高鉻以白色凝胶析出；继续溶于硫酸中。氧钒根定量氧化为**钒酸根**。三价鉻在酸性介质中几不氧化，除非有少量硝酸银作催化剂。亚硒酸根和亚碲酸根在碱性溶液中定量氧化为硒酸根和碲酸根，但在酸性介质中氧化甚少。三价砷和锑在酸性或碱性溶液中全部氧化。高氯酸亚汞甚易氧化为二价汞形式。**鉻(II)**和**镍(II)**的氢氧化物变为相应的三价金属氢氧化物。亚硝酸根氧化为**硝酸根**。次磷酸根和亚磷酸根氧化为

[3] H. H. Willard and L. L. Merritt, Jr., *Ind. Eng. Chem., Anal. Ed.*, 14, 486 (1942).

磷酸根。碘离子在 1—10% 氢氧化钠溶液定量氧化为高碘酸根；任何数量的氯离子不干扰而溴离子干扰。

Willard 等^[4]用高碘酸钾氧化二价锰为高锰酸根。继沉淀剩余的高碘酸根和二价锰与高碘酸根所形成的碘酸根为汞(II)盐，并在滤液测定高锰酸根。

过氧化银曾用于氧化四价钒为钒酸根，二价锰为高锰酸根，三价铬为铬酸根^[5]和三价铈为四价^[6]。滤去氧化剂。据称此试剂优于铋酸钠。

高氯酸作氧化剂现已广为应用，特别是在冶金分析中铬和钒的测定。只有热浓高氯酸溶液才呈氧化作用；因此，迅速冷却和稀释便除去高氯酸的氧化性质，并可在有冷的稀酸时用硫酸亚铁滴定铬酸根。

表 1

氧化剂	除去剩余氧化剂的方法
高锰酸钾	与硫酸亚锰共煮沸而变为二氧化锰；过滤除去后者。与亚硝酸钠或迭氮化钠共热
过二硫酸铵 (常加入银离子)	煮沸分解
臭氧	煮沸
过氧化氢	煮沸；有时尚加催化剂
高碘酸钾	沉淀为高碘酸汞， $Hg_5(IO_6)_2$
二氧化铅	过滤
铋酸钠	过滤
氯酸钾	在酸性溶液中煮沸
高氯酸	稀释及冷却

[4] H. H. Willard and J. J. Thompson, *Ind. Eng. Chem., Anal. Ed.*, **3**, 399 (1931).

[5] 田中 (M. Tanaka), *Bull. Chem. Soc. Japan*, **26**, 299 (1953); **27**, 10 (1954); 参阅 J. J. Lingane and D. G. Davis, *Anal. Chim. Acta*, **15**, 201 (1956)，他们最近推荐用过氧化银以氧化二价锰、三价铬和三价铈。

[6] 木村健二郎 (K. Kimura), 村上悠纪雄 (Y. Murakami), *Mikrochemie*, **36/37**, 727 (1951).

用高氯酸氧化后应浸入碎冰及水中，使迅速冷至室温。如不注意此点，鉻酸根会稍有分解，因与过氧化氢（热浓高氯酸还原产物之一）作用之故^[7]。

俟溶液冷后，用水稀释，再煮沸数分钟以除去氯，再于冷却后滴定之。

較重要之氧化剂及除去过量氧化剂的方法見表 1。

較高氧化态的还原——在容量分析中，常将一成分还原至某一价，繼用氧化剂的規定溶液滴定之。还原能否完全可从两氧化还原体系的氧化电位計算，已于卷一予以討論。这种还原一般可在控制阴极电位下，用汞阴极电解即可。汞阴极的优点为其氩超电位高，故可在酸性介质中定量还原而不致受释出氩的干扰；无須引入其他試剂于溶液中；如有两氧化剂于溶液中，常可以选择一电位使其一还原而另一不还原^[8]。如氧化剂能还原至数种价，亦常可于电解时控制电位而定量还原至指定价数。

因汞阴极需特殊設備，故常乐用較简单的步驟和其他还原剂。自然，过量还原剂需于滴定前从溶液中除去。設还原剂具揮发性，如硫化氫和二氧化硫，可借煮沸以除之。惟此等还原剂不及其他使用頻繁（參閱 9 頁）。二氯化錫的使用較普通，过量試剂可用二氯化汞除去（見 9 頁）。如正确操作，氯化亚汞不干扰隨后的滴定。

理由很明显，金属及汞齐还原柱一般优于其他还原剂，故常用于容量分析。如用賤金属，如鋅，即使在稀酸介质中亦释放氩，故宜在其表面形成一层汞齐。因为汞齐的超电位高，故由于释放氩的損失极少，因此延长鋅的使用期。有些作者乐用液态汞齐以代粒状金属，汞齐的氧化电位略大于（即还原本領稍差）相应的块状金属（除非是飽和汞齐），并随金属在汞齐中的活度而变。例如，

[7] G. F. Smith, *Analyst*, 80, 16 (1955); 參閱 *Perchloric Acid*, 4th ed., G. F. Smith Chem. Co., Columbus, Ohio, 1946.

[8] 見，例如 J. J. Lingane, *Electroanalytical Chemistry*, Interscience, New York-London, 1953.

$\text{Cd}_x\text{Hg}_{100-x}$ (x 系克分子百分数) / CdSO_4 溶液 / Cd 电池的电动势, 当 $x = 1.75$ 为 0.073 伏; $x = 15.2$ 为 0.051 伏; $x = 93$ 为 0.0007 伏。鉈汞齐电极(含鉈 3.25 %)的电位較純鉈在同一介质中更为正 0.11 伏。为分析之目的, 很稀汞齐的电位只有学术的价值, 在实际工作中均采用較浓的汞齐。作为公允的估計, 可認為此种汞齐的电位較块状金属在同一介质中更为正 50 毫伏。如以金属饱和汞齐計, 锌、鎘、鉛和銻的标准电位分别为 -0.76, -0.40, -0.13 和 +0.32 伏。

金属电极的电位如次:

$$E = E_0 + \frac{RT}{nF} \log [\text{M}^{n+}]$$

其中金属的活度为恒定。显而易見, 当溶液含能与金属离子形成微溶化合物, 稳定络合物或微离解化合物的物质时, 该金属的还原作用大为增加。如金属形成沉淀, 而阴离子过量甚多以致可認為该金属离子浓度恒定, 则金属电极的电位亦为恒定。試考慮在 1N 盐酸介质的銀还原柱。取氯化銀的溶度积为 10^{-10} , 则还原柱的电位为:

$$E = 0.798 + 0.06 \log 10^{-10} = 0.198 \text{ 伏}$$

其中 0.798 为銀之标准电位。銀还原柱已用于定量还原三价鉄及其他金属(見 12 頁)。如将銀置于二氯絡銀酸鉀和大量氯离子中, 能得还原性更強的銀还原柱。例如, 在 0.05M 二氯絡銀酸盐和 1M 氯化鉀的溶液中, 銀电极电位为 -0.56 伏(对标准氢电位), 而在 1N 盐酸中则仅为 +0.2 伏。因此, 一頗为不活泼的金属(如銀)竟能变为象鎘或鋅那样活泼, 依賴于半电池的銀离子浓度。自然, 維持銀离子浓度低的試剂需在随后滴定中无干扰。例如, 在碘化物中的銀离子較在氯化物中的还原性更強, 但在用如高锰酸根, 四价鉕和重铬酸根一类氧化剂滴定时碘化物干扰严重。

作为还原剂, 梵很似銀。在 1N 盐酸中梵电极的电位約与在同一介质中銀的电位相同。

使用各种金属和合金能获得选择还原(見 10 和 16 頁)。金属

的还原力强弱依赖于该金属在标准电位表的位置。故锌比镉还原力强；镉比铅强；铋更弱。锌还原五价钒溶液为二价，但铋汞齐只还原至四价钒。如未知液中钒与铁共存，铁在两还原器中均还原为二价。故可进行差别(differential)滴定。

金属以各种形式用于还原作用；以片、粉或小球，以粉末或小颗粒用于还原柱，或以液态合金。此类还原将在下节中较详尽讨论。

硫化氢： 硫化氢有时用于还原三价铁为二价，有其优点。最近^[9]又多少恢复从前的声望，因为还原三价铁为二价具选择性。铜沉淀为硫化物而滤去；五价钒还原为四价，后者不干扰随后的重铬酸盐滴定。钼不全部沉淀，因为有一小部分还原至不产生微溶硫化物的原子价。如有钼，宜滤去硫化物沉淀，煮沸滤液以逐去硫化氢，加数滴高锰酸盐以氧化低价的钼，再通入硫化氢。如用铂皿以溶解或熔融矿物，则有硫化钼析出。

步骤： 煮沸溶液(体积应约为200毫升，硫酸应为一当量浓度)，用硫化氢饱和。移去热源，继续通入硫化氢10—15分钟。煮沸以逐去硫化氢(一般煮至剩余原体积的三分之一)。用乙酸铅试纸检查硫化氢是否除尽。洗涤瓶的内壁，再煮沸数分钟。迅速冷至室温，最好用重铬酸盐滴定(见159页)。

注解： (1) 硫化氢须用水洗涤以除去从发生器中所携带的铁盐。

(2) 如有硫化物析出，一俟溶液冷却立即过滤，并用硫化氢饱和的硫酸(1:50)洗涤。如有钼，应加数滴稀高锰酸盐溶液入滤液，再通入硫化氢以除去残余的痕量钼。

(3) Kessler^[10]喜用二氧化汞以碱式硫氯化汞形式除去残余的硫离子。

二氧化硫： 二氧化硫或亚硫酸亦用于还原铁至二价。过量试剂借煮沸和通入二氧化碳以除去。调节酸度时须谨慎；因增加酸度即延长还原时间，大于1N时反应不能完成。在酸度为5N时，亚硫酸氧化亚铁。0.1N硫酸似为最高的酸度，除非有硫氯酸共存，始可允许较高酸度(第五章，三价铁)。

[9] British Standard 1121: Pt. 33, 1955, "Methods for Analysis of Iron and Steel: Iron in Ores, Slags and Refractories."

[10] F. Kessler, Z. anal. Chem., 11, 249 (1872).

步驟：加2N氨水入試液(含鐵0.2克以下)，至形成持久沉淀。滴加硫酸(1:9)，每次加入后充分攪拌至沉淀溶解。用水稀釋至200毫升。加25毫升新鮮配制的二氧化硫飽和溶液，熱至沸騰，并維持約一刻鐘。加方解石，繼續煮沸以逐去全部二氧化硫。迅速冷卻和滴定。

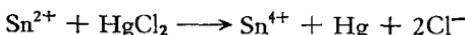
注解：此處理不影響鉄(IV)和鉻(III)。五價鉻則還原為四價。

二氯化錫：在熱溶液中，二氯化錫迅速還原三價鉄；過量還原劑用二氯化汞除去：



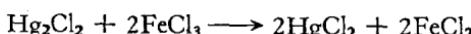
少量氯化亞汞不受常用以滴定亞鐵的氧化劑之影響。

注意不可加入多于稍過量的二氯化錫；否則發生下列反應：



黑或灰色的細粉狀汞與滴定劑作用。大量氯化亞汞(因加二氯化錫過多)亦多少與滴定劑作用。

滴定宜盡速完成，因恐氯化亞汞與三價鉄間可能作用。據Meineke^[11]，有下列反應發生：



如用高錳酸鹽作滴定劑，需加預防溶液以阻止氯離子的影響(第三章鐵化合物)。如欲用硫酸高鈔滴定，需采用鄰二氮菲亞鐵以外的指示劑，因鄰二氮菲亞鐵遇氯化亞汞共存時不適用。終點呈粉紅色，因沉淀吸附此染料。

步驟詳見第三章“鐵化合物”；參閱第五章第二节。

還原柱：最歡迎和方便的還原至某一價數方法之一是令試液流過盛於玻璃管內適宜的金屬粒或合金粒。

Jones還原器：這類的第一根柱是Jones^[12]所描述，用鋅還原；此裝置稱為Jones還原器。汞齊化的鋅還原更有效，此即現今所用的形式^[13]。Stone和Hume^[14]曾討論用鋅汞齊作還原，並稱

[11] C. Meineke, *Z. öffentl. Chem.*, 4, 433 (1898).

[12] C. Jones, *Trans. Am. Inst. Min. Engrs.*, 17, 411 (1888—89).

[13] P. W. Shimer, *J. Am. Chem. Soc.*, 21, 723 (1899).

[14] H. W. Stone and D. N. Hume, *Ind. Eng. Chem., Anal. Ed.*, 11, 598 (1939).

鋅汞齊與欲還原物質間的反應速度主要依賴於後者的性質和在汞齊表面的鋅濃度。

如有可能，應調節汞齊化程度使適於可還原物質的性質。三價鐵和四價鈮均能與汞或鋅作用而還原，宜用含1%汞的汞齊；在酸度較高時，宜用5%汞。遇不與汞作用的金屬，只須有足夠汞使不至釋放氫即可(0.1—1%)；否則反應速度減慢。

有人声称，如有空氣在柱中會產生過氧化氫作為中間產物，並流出柱外而參與高錳酸根滴定^[15]。Burdick^[16]將空氣通入只用水潤濕的鋅汞齊柱，在流出液中找到過氧化氫；酸存在時則找不到過氧化氫。Lundell 和 Knowles^[17]找出在硫酸溶液中的過氧化氫流經 Jones 還原器，過氧化氫全部破壞。惟仍需避免柱中有空氣，因後者會使結果偏低。必要時，只須通二氧化碳入溶液，以除去其中溶解的空氣。

稍晚的一些作者^[18]仍堅持有過氧化氫形成，特別是用銀還原器，在流出液中確有過氧化氫。用二氧化碳通入酸性溶液至飽和可避免此影響。惟須注意，上述系對微量鐵的測定而言。

表2 中所列離子在 Jones 還原器還原至一定價數。為比較計

表2 在 Jones 還原器及銀還原器中的還原作用*

Jones 還原器，硫酸介質	銀還原器，鹽酸介質
$\text{Cr}^{3+} \rightarrow \text{Cr}^{2+}$	Cr^{3+} 不還原
$\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^0$	$\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^+(2\text{M HCl})$
$\text{Eu}^{3+} \rightarrow \text{Eu}^{2+}$	—
$\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$
$\text{Mo}^{6+} \rightarrow \text{Mo}^{5+}$	$\text{Mo}^{6+} \rightarrow \text{Mo}^{5+}(2\text{M HCl})$
$\text{Ti}^{4+} \rightarrow \text{Ti}^{3+}$	Ti^{4+} 不還原
$\text{UO}_2^{2+} \rightarrow \text{U}^{4+}$ 和 U^{3+}	$\text{UO}_2^{2+} \rightarrow \text{U}^{4+}$
$\text{V}^{5+} \rightarrow \text{V}^{2+}$	$\text{V}^{5+} \rightarrow \text{V}^{4+}$

* 据最近 R. E. Rolf 和 E. Leininger 的工作 [Anal. Chem., 31, 425(1959)]，在 0.1—1.0N 硫酸中三价鉻可用銀、鈮或鎘還原為一價，而用 Jones 還原器等不能得滿意結果——譯者注。

[15] M. Traube, Ber., 26, 1471 (1893).

[16] W. L. Burdick, J. Am. Chem. Soc., 48, 1179 (1926).

[17] G. E. F. Lundell and H. B. Knowles, Ind. Eng. Chem., 16, 724 (1924).

[18] C. F. Fryling and F. V. Tooley, J. Am. Chem. Soc., 58, 826 (1936). 參閱 C. C. Miller and R. A. Chalmers, Analyst, 77, 2 (1952).

又列有在銀還原器中這些離子的行為。其他數種元素的化合物還原為元素，如鎳、鉑、金、砷、銻、鈍、鍊和銨還原至不定的價數，但根據此還原作用已為銨制訂一相當滿意的測定方法（見 83 頁）。

在鋅還原器中，鈾部分還原為三價；俟溶液流過還原器後，在室溫通空氣入溶液數分鐘，以氧化三價鈾為四價。四價鈾在上述情形頗穩定，可以滴定。

Jones 還原器的一種適宜型見圖 1。玻璃管長 35—55 厘米，直徑 18—20 毫米。管下端置一有孔瓷板*，其上鋪一層石棉或玻璃絲，再上盛 25—45 厘米高鋅汞齊柱。石棉（或玻璃絲）層應足夠緊密，不使鋅粒透過。管下端有一活栓，用以控制流速。借橡皮塞與吸濾瓶（一般是半升容积）相銜接。瓶的支管經一安全瓶與抽氣設備連接。

鋅粒應為 20—30 篩孔，不含杂质（如鐵或有機物）；與 0.1—5.0% 汞製成合金。汞齊化的程度視欲還原物質的性質，溶液酸度，還原柱長和流速而定。

鋅汞齊的制備：加 1N 盐酸以復蓋足量的 20 篩孔鋅粉，一分鐘後傾去液体。加適量 0.25 M 硝酸汞（或氯化物），猛烈攪拌三、五分鐘。泌去溶液，用水洗兩、三次，每次泌去液体。還原管中盛水，繼分批加入已汞齊化的鋅至所需高度。用約半升水洗滌，并用水復蓋鋅，以避免形成碱式鹽而發生阻塞。

Jones 還原器的使用方法：用每份 30 毫升 1:20 硫酸洗滌還原柱五、六次，弃去流出液，連接受器，傾試液入還原器上端，試液容積為 100—150 毫升，酸度為 0.5—5N 盐酸或硫酸，以每分鐘 75—100 毫升的速度流經鋅柱。俟試液表面約高於鋅柱約一厘米時，用三份 25 毫升 1:20 硫酸，繼用三份 25—35 毫升水洗滌。操作時不可任液体表面低於距鋅表面上一厘米處。最後一份洗液應任其借地心吸力下降，洗滌玻璃管下端，滴定吸濾瓶中的內容物。注意鋅柱全部需有水浸沒，用一〔大小適宜〕燒杯倒轉復蓋還原器頂部，

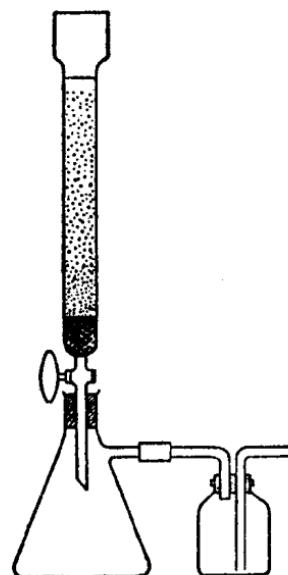


图 1 Jones 還原器

* 如 Gooch 塌鍋中所用者——譯者注。

以备下次使用。

作一空白試驗。

注解： (1) 如一还原柱业已短期间未用，在倾入試液前，应以稀硫酸充分洗滌。正常情况下，用 25—50 毫升稀酸洗滌即可。

(2) 氨性溶液与汞作用，故决不可流經鋅柱。銅、鎳及其他金属之能还原为金属者应事先除去。从鉑皿处得来的少量鉑迅速在柱上部还原为金属而不致干扰。

(3) 硝酸及其盐干扰，因还原为煙氮及其他化合物；应蒸发至逸出硫酸白烟二、三次以除之。

(4) 有机物应以硫酸和硝酸除去。随后須除尽硝酸。

(5) 除二价鐵和四价鉻外，还原溶液不稳定，应以不活泼气体或收集于硫酸鐵溶液中以防空气氧化。后者还原为較稳定的亞鐵，故可依常法处理。

銀还原器： Hoenig^[19] 是第一人推荐用銀粉还原，Gooch 和 Scott^[20] 試用旋轉的圓柱形銀片。此法一直未引起广泛注意，直至 Walden 和他的合作者^[21] 說明此还原器在某些操作中优于已建立的 Jones 还原器(二还原器之比較見表 2)。

此柱曾用于測定鐵^[22]、銅^[23]、鉻^[23]、鉬^[24]及鉻^[25]。采用介质均为盐酸。

酸度控制較 Jones 还原器为严格。在 2M 盐酸中，鉬还原为五价，而在 4M 盐酸中則还原为三价。若在 Jones 还原器于頗寬的酸度范围内均还原为三价。

較近的研究者^[18] 証明有过氧化氢形成，严重干扰小量鐵的測定。Fryling 和 Tooley^[18] 用氢以飽和溶液而校正此干扰；Miller 和

[19] A. Hoenig, *Z. anal. Chem.*, **54**, 441 (1915); 參閱 G. Edgar, *J. Am. Chem. Soc.*, **38**, 1297 (1916); G. Edgar and A. R. Kemp, *ibid.*, **40**, 777 (1918); N. A. Tananaeff, *Z. anorg. u. allgem. Chem.*, **136**, 193 (1924).

[20] F. A. Gooch and W. Scott, *Am. J. Science*, **46**, 1135 (1918).

[21] G. H. Walden, L. P. Hammett and S. M. Edmonds, *J. Am. Chem. Soc.*, **56**, 57 (1934).

[22] *Idem, ibid.*, 350.

[23] N. Birnbaum and S. M. Edmonds, *Ind. Eng. Chem., Anal. Ed.*, **12**, 155 (1940).

[24] N. Birnbaum and G. H. Walden, *J. Am. Chem. Soc.*, **60**, 64 (1938).

[25] J. J. Lingane and L. Meites, *J. Am. Chem. Soc.*, **69**, 277 (1947).